

次世代半導体のアカデミアにおける研究開発等に関する検討会（第6回）

議事次第

令和6年6月3日14:00～16:00

（場所：文部科学省 15F 特別会議室）

※ハイブリッド開催

【議 題】

- （1）最先端大型研究施設
- （2）人材育成
- （3）とりまとめに向けた方向性

【配付資料】

- 資料 1 - 1 次世代半導体開発に対する放射光施設の貢献
- 資料 1 - 2 次世代計算基盤に関する報告書中間取りまとめ
- 資料 2 半導体人材の育成に向けた取組について
- 資料 3 アカデミアにおける半導体研究基盤について
- 参考資料 第 5 回検討会での主な意見等

次世代半導体のアカデミアにおける研究開発等に関する検討会（第6回）

出席者

<委員> ※五十音順

- 石内 秀美 元株式会社先端ナノプロセス基盤開発センター（EIDEC）代表取締役社長
- 石丸 一成 Rapidus 株式会社専務執行役員 ※
- 大森 達夫 三菱電機株式会社開発本部主席技監
- 五神 真 国立研究開発法人理化学研究所理事長
- 橋本 和仁 国立研究開発法人科学技術振興機構理事長、内閣官房科学技術顧問
- 林 喜宏 公益社団法人応用物理学会システムデバイスロードマップ産学連携委員会（SDRJ）委員長、慶應義塾大学訪問教授、国立研究開発法人産業技術総合研究所先端半導体研究センター招聘研究員
- 日高 秀人 ルネサスエレクトロニクス株式会社フェロー
- 平本 俊郎 東京大学生産技術研究所教授、前公益社団法人応用物理学会会長
- 三井 豊興 一般社団法人電子情報技術産業協会半導体部会政策提言 TF 主査 ※
- 渡部 潔 一般社団法人日本半導体製造装置協会専務理事

<外部有識者>

- 森 雅彦 技術研究組合最先端半導体技術センター（LSTC）顧問
- 石川哲也 国立研究開発法人理化学研究所放射光科学研究センター長

<省庁出席者>

- 今枝 宗一郎 文部科学副大臣 ※
- 千原 由幸 文部科学省研究開発局長
- 奥野 真 文部科学省大臣官房審議官（高等教育局及び科学技術政策連携担当）
- 西條 正明 文部科学省大臣官房審議官（科学技術・学術政策局担当）
- 松浦 重和 文部科学省大臣官房審議官（研究振興局及び高等教育政策連携担当）
- 清浦 隆 文部科学省大臣官房審議官（研究開発局担当）
- 梅原 弘史 文部科学省高等教育局専門教育課長

大土井 智 文部科学省科学技術・学術政策局参事官（国際戦略担当）
稲田 剛毅 文部科学省科学技術・学術政策局研究環境課長
西山 崇志 文部科学省研究振興局基礎・基盤研究課長
宅間 裕子 文部科学省研究振興局参事官（ナノテクノロジー・物質・材料担当）
轟 涉 文部科学省研究開発局環境エネルギー課長
金指 壽 経済産業省商務情報政策局情報産業課長
栗原 潔 文部科学省研究振興局参事官（情報担当）付計算科学技術推進室長
田村 嘉章 文部科学省研究開発局環境エネルギー課課長補佐

等

※ オンライン出席